

第 116 回研究会開催のお知らせ

「材料開発を取り巻く環境」

以下のように研究会を開催いたします。皆様、多数のご参加、お待ちしております。

なお本研究会は、日本電子材料技術協会の秋期講演大会（10月28-29日開催）の一部として開催されます。

主催：日本電子材料技術協会 クリスタルビジネス研究会

協賛：日本結晶成長学会 バルク成長分科会、米国セラミックス学会 Japan Chapter

日時：2024年10月29日（火）11:00-16:30

場所：物質・材料研究機構 千現地区 第一会議室（つくば市千現） および オンライン開催

プログラム

・ 11:00-12:00

「経済安全保障とレアメタル」

エネルギー・金属鉱物資源機構 浅野友紀瑛

・ 12:00-13:30 昼食

・ 13:30-14:30

「電子機器に使われるレアメタルとそのリサイクル」

サステイナビリティ技術設計機構 原田幸明

・ 14:30-15:30

「Growth of Single Crystals for Electronics and Photonics at IKZ」

Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ) Hiroki Tanaka

・ 15:30-16:30

「From mono to polycrystal :

recent development of Silicon Carbide crystal growth for power electronics」

SIMaP, Univ. Grenoble Alps, CNRS Didier Chaussende

参加費：

		会員種別		
会員(電材協)	協賛学会員	非会員	学生会員(電材協)	学生非会員
5,000 円	5,000 円	10,000 円	2,000 円	5,000 円

申込・問い合わせ先：日本電子材料技術協会 事務局 [E-mail] jems@jems1962.org

下記記載の上、メールでお申し込みください。

件名： 2024年秋期講演大会 一般聴講申込

1) 氏名 2) 所属（勤務先） 3) メールアドレス 4) 会員種別

参加費お支払い、会議参加のための接続先について

- ・参加費は銀行振込でお願いします。
- ・振込先は、参加申し込みをいただいた後、折り返し、ご連絡させていただきます。
- ・入金確認後、接続先 URL をお送りいたします。

担当：島村清史（物材機構）